

## デンマークと中国、特許審査ハイウェイ試行開始に合意

2012年8月29日  
JETRO デュッセルドルフ事務所

デンマーク商務成長省およびデンマーク特許商標庁（DKPTO）は、8月27日、同日に行われたデンマーク商務成長省のオレ・ゾーン大臣と中国国家知識産権局（SIPO）の田局長との会合において、2013年1月1日より特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）の試行を開始することに合意した旨、プレスリリースを行った。

ゾーン大臣は、プレスリリースにおいて、デンマーク企業にとって中国は非常に重要な市場であって、デンマーク企業による中国への2010年の特許出願が約750件であり、過去5年間で倍増していることを指摘した上で、PPHによってデンマーク企業が中国において早期に特許保護を行うことが可能になるとコメントしている。

DKPTO にとっての PPH 合意は、日本国特許庁（JPO）、米国特許商標庁（USPTO）、韓国知的財産庁（KIPO）、カナダ特許商標庁（CIPO）、イスラエル特許庁（ILPO）、ロシア知的財産庁（ROSPATENT）に続いて7つ目。

— デンマーク商務成長省によるプレスリリースは、以下参照（デンマーク語） —  
[Ole Sohn underskriver aftale om hurtigere og lettere patentbeskyttelse i Kina til danske virksomheder](#)

— DKPTO によるプレスリリースは、以下参照（デンマーク語） —  
[Aftale om hurtigere og lettere patentbeskyttelse i Kina er i hus](#)

— SIPO によるプレスリリースは、以下参照（中国語） —  
[田力普会见丹麦商业与经济发展部部长 签署合作意向声明](#)

（以上）